



## 附加信息

设备型号	等离子阵列 (大面积)
流程	蚀刻和沉积 (涂层)
输出连接方式	等离子区 320 mm x 320 mm
介电材料	陶瓷
输出功率 [W]	2000
Frequency [MHz]	2450
气体歧管	双